日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application:

2002年11月13日

出 願 番 号 Application Number:

特願2002-329401

[ST. 10/C]:

[JP2002-329401]

出 願 人
Applicant(s):

株式会社日立製作所

U.S. Appln Filed 11-13-03
Inventor: T. 15e2aki et al
Mattingly Stanger + malur
Docket TIA-123

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2003年10月10日





【書類名】 特許願

【整理番号】 H02010901

【提出日】 平成14年11月13日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 H06F 1/26

【発明者】

【住所又は居所】 東京都青梅市新町六丁目16番地の3 株式会社日立製

作所 デバイス開発センタ内

【氏名】 伊勢崎 剛志

【発明者】

【住所又は居所】 東京都青梅市新町六丁目16番地の3 株式会社日立製

作所 デバイス開発センタ内

【氏名】 高橋 敏郎

【特許出願人】

【識別番号】 000005108

【氏名又は名称】 株式会社日立製作所

【代理人】

【識別番号】 100080001

【弁理士】

【氏名又は名称】 筒井 大和

【電話番号】 03-3366-0787

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 006909

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 半導体集積回路装置および電子システム

【特許請求の範囲】

【請求項1】 外部入力される外部電源電圧から、論理回路が動作する内部電源電圧を生成する内部電源電圧生成手段と、

前記論理回路から入出力される信号の電圧振幅レベルを変換するレベルシフト 手段とを備えたことを特徴とする半導体集積回路装置。

【請求項2】 請求項1記載の半導体集積回路装置において、

前記内部電源電圧生成手段は、

前記外部電源電圧の高電位側外部電源から、高電位側内部電源を生成する高電位側電源生成部と、

前記外部電源電圧の低電位側外部電源から、低電位側内部電源を生成する低電位側電源生成部とよりなり、

前記高電位側電源生成部、および前記低電位側電源生成部が生成した高電位側内部電源と低電位側内部電源とを内部電源電圧とし前記論理回路に供給することを特徴とする半導体集積回路装置。

【請求項3】 請求項2記載の半導体集積回路装置において、

前記高電位側電源生成部は、

第1の基準電圧と前記高電位側電源生成部が生成した高電位側内部電源との電圧レベルを比較し、その電圧レベルの差分に応じて電圧を変化させる第1の内部制御信号を出力する第1の電圧比較部と、

前記高電位側外部電源と前記高電位側内部電源との間に複数の電源用トランジスタが並列接続され、前記複数の電源用トランジスタのゲートには前記第1の電圧比較部が出力した第1の内部制御信号がそれぞれ入力される構成からなり、前記第1の内部制御信号に応じて前記複数の電源用トランジスタを駆動させて前記高電位側内部電源を生成する第1の内部電源制御部とよりなり、

前記低電位側電源生成部は、

第2の基準電圧と前記低電位側電源生成部が生成した低電位側内部電源との電 圧レベルを比較し、その電圧レベルの差分に応じて電圧を変化させる第2の内部 制御信号を出力するする第2の電圧比較部と

前記低電位側外部電源と前記低電位側内部電源との間に複数の電源用トランジスタが並列接続され、前記複数の電源用トランジスタのゲートには前記第2の電圧比較部が出力した前記第2の内部制御信号がそれぞれ入力される構成からなり、前記第2の内部制御信号に応じて前記複数の電源用トランジスタを駆動させて前記低電位側内部電源を生成する第2の内部電源生成部とよりなることを特徴とする半導体集積回路装置。

【請求項4】 請求項2記載の半導体集積回路装置において、

前記高電位側電源生成部が、

第1の基準電圧と前記高電位側電源生成部が生成した高電位側内部電源との電圧レベルを比較し、その電圧レベルの差分に応じて電圧を変化させる第1の内部制御信号を出力する第1の電圧比較部と、

前記第1の電圧比較部から出力される第1の内部制御信号に応じて、任意のデューティ比のパルス信号を生成する第1のデューティ制御回路と、前記高電位側外部電源と前記高電位側内部電源との間に並列接続され、前記第1のデューティ制御回路が出力したパルス信号がゲートにそれぞれ入力される複数の電源用トランジスタとを設けた第1の内部電源制御部とからなり、

前記第1の内部電源制御部は、前記パルス信号に応じて前記複数の電源用トランジスタを駆動させて前記高電位側内部電源を生成し、

前記低電位側電源生成部が、

第2の基準電圧と前記低電位側電源生成部が生成した低電位側内部電源との電 圧レベルを比較し、その電圧レベルの差分に応じて電圧を変化させる第2の内部 制御信号を出力する第2の電圧比較部と、

前記第2の電圧比較部から出力される第2の内部制御信号に応じて、任意のデューティ比のパルス信号を生成する第2のデューティ制御回路と、前記低電位側外部電源と前記低電位側内部電源との間に並列接続され、前記第2のデューティ制御回路が出力したパルス信号がゲートにそれぞれ入力される複数の電源用トランジスタとを設けた第2の内部電源制御部とからなり、

前記第2の内部電源制御部は、前記パルス信号に応じて前記複数の電源用トラ

ンジスタを駆動させて前記低電位側内部電源を生成することを特徴とする半導体 集積回路装置。

【請求項5】 請求項3または4記載の半導体集積回路装置において、前記第1、および第2の電圧比較部は、入力された設定信号に基づいて、前記複数の電源用トランジスタを停止させ、高電位側外部電源と高電位側内部電源、および低電位側外部電源と低電位側内部電源とをそれぞれ電気的に分離することを特徴とする半導体集積回路装置。

【請求項6】 請求項5記載の半導体集積回路装置において、

前記高電位側電源生成部は、

前記高電位側内部電源と低電位側外部電源との間に接続され、前記第1の電圧 比較部が制御信号に基づいて高電位側外部電源と高電位側内部電源とを電気的に 分離した際に、導通する第1のトランジスタを備え、

前記低電位側電源生成部は、

前記低電位側内部電源と低電位側外部電源との間に接続され、前記第2の電圧 比較部が制御信号に基づいて低電位側外部電源と低電位側内部電源とを電気的に 分離した際に、導通する第2のトランジスタを備えたことを特徴とする半導体集 積回路装置。

【請求項7】 請求項1~6のいずれか1項に記載の半導体集積回路装置に おいて、前記内部電源電圧生成手段が生成した内部電源電圧間に電源間容量とな る静電容量素子を設けたことを特徴とする半導体集積回路装置。

【請求項8】 請求項1~7のいずれか1項に記載の半導体集積回路装置において、前記第1の内部電源制御部、前記第2の内部電源制御部、ならびに前記 静電容量素子をそれぞれ複数設け、半導体チップに分散して配置したことを特徴とする半導体集積回路装置。

【請求項9】 請求項2~8のいずれか1項に記載の半導体集積回路装置に おいて、前記第1、および第2の基準電圧を生成する基準電圧生成部を設けたこ とを特徴とする半導体集積回路装置。

【請求項10】 請求項1~9のいずれか1項に記載の半導体集積回路装置において、

前記レベルシフト手段は、

前記論理回路から出力された内部電源電圧レベルの信号振幅を、外部電源電圧 レベルの信号振幅に変換する第1のレベルシフト部と、

外部から入力された外部電源電圧レベルの信号振幅を前記論理回路が動作する 内部電源電圧レベルの信号振幅に変換する第2のレベルシフト部とよりなること を特徴とする半導体集積回路装置。

【請求項11】 外部入力される外部電源電圧から、論理回路が動作する内部電源電圧を生成する内部電源電圧生成手段を備えた半導体集積回路装置と、

前記半導体集積回路装置を搭載する電子部品搭載基板とを用いて構成されたことを特徴とする電子システム。

【請求項12】 請求項11記載の電子システムにおいて、

前記内部電源電圧生成手段は、

前記電子部品搭載基板に形成された電源配線を介して供給された外部電源電圧 の高電位側外部電源から、高電位側内部電源を生成する高電位側電源生成部と、

前記電子部品搭載基板に形成された電源配線を介して供給された外部電源電圧 の低電位側外部電源から、低電位側内部電源を生成する低電位側電源生成部とよ りなり、

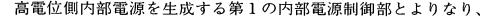
前記高電位側電源生成部、および前記低電位側電源生成部が生成した高電位側内部電源と低電位側内部電源とを内部電源電圧とし前記論理回路に供給することを特徴とする電子システム。

【請求項13】 請求項12記載の電子システムにおいて、

前記高電位側電源生成部が、

第1の基準電圧と前記高電位側電源生成部が生成した高電位側内部電源との電圧レベルを比較し、その電圧レベルの差分に応じて電圧を変化させる第1の内部制御信号を出力する第1の電圧比較部と

前記高電位側外部電源と前記高電位側内部電源との間に複数の電源用トランジスタが並列接続され、前記複数の電源用トランジスタのゲートには前記第1の電 圧比較部が出力した第1の内部制御信号がそれぞれ入力される構成からなり、前 記第1の内部制御信号に応じて前記複数の電源用トランジスタを駆動させて前記



前記低電位側電源生成部が、

第2の基準電圧と前記低電位側電源生成部が生成した低電位側内部電源との電 圧レベルを比較し、その電圧レベルの差分に応じて電圧を変化させる第2の内部 制御信号を出力する第2の電圧比較部と、

前記低電位側外部電源と前記低電位側内部電源との間に複数の電源用トランジスタが並列接続され、前記複数の電源用トランジスタのゲートには前記第2の電圧比較部が出力した第2の内部制御信号がそれぞれ入力される構成からなり、前記第2の内部制御信号に応じて前記複数の電源用トランジスタを駆動させて前記低電位側内部電源を生成する第2の内部電源制御部とよりなることを特徴とする電子システム。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、半導体集積回路装置におけるノイズ低減技術に関し、特に、論理回路のDC変動から発生する低周波成分のノイズ低減に適用して有効な技術に関するものである。

[0002]

【従来の技術】

近年、半導体デバイスが微細化されるにつれて、半導体集積回路装置は、より高集積化、高速化が進み、それに伴い消費電流が増加する傾向にある。例えば、1999年度SIAロードマップによると、今後10年間で高性能MPUの動作周波数は6.7倍になり、消費電流は5.2倍に増加すると見込まれている。その一方、電源電圧は消費電力を抑えるために低電力化が進み、1/3程度になると見込まれている。

[0003]

ところで、半導体集積回路装置の電源ノイズは、概ね高周波成分と低周波成分 とに分けられる。高周波成分のノイズは、半導体集積回路装置の論理ゲートが内 部のクロック信号に同期して動作する際に、該論理ゲートに一瞬貫通電流が流れ ることにより発生する。

[0004]

高周波成分のノイズの大きさは、半導体集積回路装置の消費電流のAC的な変動の時間積分を半導体チップ内の電源間容量で割ったものとなる。前述したように、半導体集積回路装置の消費電流は増加する見込みであるが、半導体チップの未使用トランジスタ領域などを利用して電源間容量を増加させることにより、高周波成分のノイズはほぼ一定に保つことができる。

[0005]

また、低周波成分のノイズは、パッケージ内部のインダクタンスと半導体チップ内部の電源間容量による共振現象により発生する。その大きさは、半導体集積回路装置の消費電流のDC的な変動、および電源の特性インピーダンスに比例する。

[0006]

この低周波成分のノイズを低減するには、たとえば、電源の特性インピーダンスを低減する(たとえば、特許文献 1 参照。)などの対策が必要であるが、該低周波成分のノイズの場合、その大きさが高周波成分のノイズに対して非常に小さく、あまり問題とならない。

[0007]

【特許文献1】

特開平11-150469号公報

[0008]

【発明が解決しようとする課題】

ところが、上記のような半導体集積回路装置では、次のような問題点があることが本発明者により見い出された。

[0009]

すなわち、半導体集積回路装置の低電力化にともなって電源電圧も低下するため、低周波成分のノイズが電源電圧に占める割合が大きくなり、将来的に半導体 集積回路装置の動作に悪影響を及ぼしてしまう恐れがある。

[0010]

さらに、半導体集積回路装置の電源電圧が低下し、消費電流が増大するに伴い 、電源配線などの抵抗による電源ドロップが、電源電圧に占める割合が増加する ことになり、所望の電圧を半導体集積回路装置の入出力回路や論理回路などに供 給することが困難となってしまうことも予想される。

$[0\ 0\ 1\ 1]$

本発明の目的は、論理回路の動作時に消費電流のDC的な変動から発生する低 周波成分のノイズを大幅に低減することのできる半導体集積回路装置、および電 子システムを提供することにある。

[0012]

また、本発明の他の目的は、低電源電圧化に伴う電源抵抗による電源ドロップを大幅に低減することのできる半導体集積回路装置、および電子システムを提供することにある。

[0013]

本発明の前記ならびにその他の目的と新規な特徴は、本明細書の記述および添付図面から明らかになるであろう。

[0014]

【課題を解決するための手段】

本願において開示される発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば 、以下のとおりである。

(1) 半導体集積回路装置であって、外部入力される外部電源電圧から、論理回路が動作する内部電源電圧を生成する内部電源電圧生成手段と、論理回路から入出力される信号の電圧振幅レベルを変換するレベルシフト手段とを備えたものである。

[0015]

また、本願のその他の発明の概要を簡単に示す。

(2)前記第1項において、内部電源電圧生成手段は、外部電源電圧の高電位側外部電源から、高電位側内部電源を生成する高電位側電源生成部と、外部電源電圧の低電位側外部電源から、低電位側内部電源を生成する低電位側電源生成部とよりなるものである。

- (3)前記第2項において、高電位側電源生成部が、第1の基準電圧と高電位側電源生成部が生成した高電位側内部電源との電圧レベルを比較し、その電圧レベルの差分に応じて電圧を変化させる第1の内部制御信号を出力する第1の電圧比較部と、高電位側外部電源と高電位側内部電源との間に複数の電源用トランジスタが並列接続され、それら複数の電源用トランジスタのゲートには第1の電圧比較部が出力した第1の内部制御信号がそれぞれ入力される構成からなる第1の内部電源制御部とよりなり、低電位側電源生成部が、第2の基準電圧と低電位側電源生成部が生成した低電位側内部電源との電圧レベルを比較し、その電圧レベルの差分に応じて電圧を変化させる第2の内部制御信号を出力する第2の電圧比較部と、低電位側外部電源と低電位側内部電源との間に複数の電源用トランジスタが並列接続され、それらの電源用トランジスタのゲートには第2の電圧比較部が出力した第2の内部制御信号がそれぞれ入力される構成からなり、該第2の内部制御信号に応じて複数の電源用トランジスタを駆動させる第2の内部電源制御部とよりなるものである。
- (4) 前記第2項において、高電位側電源生成部が、第1の基準電圧と高電位側電源生成部が生成した高電位側内部電源との電圧レベルを比較し、その電圧レベルの差分に応じて電圧を変化させる第1の内部制御信号を出力する第1の電圧比較部と、該第1の内部制御信号に応じて、パルス信号を生成する第1のデューティ制御回路と、高電位側外部電源と高電位側内部電源との間に並列接続され、該パルス信号がゲートにそれぞれ入力される複数の電源用トランジスタとを設けた第1の内部電源制御部とからなり、低電位側電源生成部が、第2の基準電圧と低電位側電源生成部が生成した低電位側内部電源との電圧レベルを比較し、その電圧レベルの差分に応じて電圧を変化させる第2の内部制御信号を出力する第2の電圧比較部と、第2の電圧比較部から出力される第2の内部制御信号に応じて、パルス信号を生成する第2のデューティ制御回路と、低電位側外部電源と低電位側内部電源との間に並列接続され、該パルス信号がゲートにそれぞれ入力される複数の電源用トランジスタとを設けた第2の内部電源制御部とからなるものである。
- (5) 前記第3項または前記第4項において、第1、および第2の電圧比較部は

- 、入力された設定信号に基づいて複数の電源用トランジスタを停止させ、高電位 側外部電源と高電位側内部電源、および低電位側外部電源と低電位側内部電源と をそれぞれ電気的に分離するものである。
- (6)前記第5項において、高電位側電源生成部は、高電位側内部電源と低電位側外部電源との間に接続され、第1の電圧比較部が設定信号に基づいて、高電位側外部電源と高電位側内部電源とを電気的に分離した際に導通する第1のトランジスタを備え、低電位側電源生成部は、低電位側内部電源と低電位側外部電源との間に接続され、第2の電圧比較部が設定信号に基づいて、第2の電圧比較部が低電位側外部電源と低電位側内部電源とを電気的に分離した際に導通する第2のトランジスタを備えたものである。
- (7) 前記第1項~前記第6項のいずれかにおいて、内部電源電圧生成手段が生成した内部電源電圧間に電源間容量となる静電容量素子を設けたものである。
- (8) 前記第1項~前記第7項のいずれかにおいて、第1の内部電源生成部、低電位側電源生成部、ならびに静電容量素子をそれぞれ複数設け、半導体チップに分散して配置したものである。
- (9)前記第2項~前記第8項のいずれかにおいて、第1、および第2の基準電圧を生成する基準電圧生成部を設けたものである。
- (10)前記第1項~前記第9項のいずれかにおいて、レベルシフト手段は、論理回路から出力された内部電源電圧レベルの信号振幅を、外部電源電圧レベルの信号振幅に変換する第1のレベルシフト部と、外部から入力された外部電源電圧レベルの信号振幅を論理回路が動作する内部電源電圧レベルの信号振幅に変換する第2のレベルシフト部とよりなるものである。
- (11)電子システムであって、外部入力される外部電源電圧から、論理回路が動作する内部電源電圧を生成する内部電源電圧生成手段を備えた半導体集積回路装置と、該半導体集積回路装置を搭載する電子部品搭載基板とを用いて構成されたものである。
- (12) 前記第11項において、内部電源電圧生成手段は、電子部品搭載基板に 形成された電源配線を介して供給された外部電源電圧の高電位側外部電源から、 高電位側内部電源を生成する高電位側電源生成部と、電子部品搭載基板に形成さ

れた電源配線を介して供給された外部電源電圧の低電位側外部電源から、低電位側内部電源を生成する低電位側電源生成部とよりなるものである。

(13)前記第12項において、高電位側電源生成部が、第1の基準電圧と高電位側電源生成部が生成した高電位側内部電源との電圧レベルを比較し、その電圧レベルの差分に応じて電圧を変化させる第1の内部制御信号を出力する第1の電圧比較部と、高電位側外部電源と高電位側内部電源との間に複数の電源用トランジスタが並列接続され、それらの電源用トランジスタのゲートには第1の電圧比較部が出力した第1の内部制御信号がそれぞれ入力される構成からなり、該第1の内部制御信号に応じて複数の電源用トランジスタを駆動させて高電位側内部電源を生成する第1の内部電源生成部とよりなり、低電位側電源生成部が、第2の基準電圧と低電位側電源生成部が生成した低電位側内部電源との電圧レベルを比較し、その電圧レベルの差分に応じて電圧を変化させる第2の内部制御信号を出力する第2の電圧比較部と、低電位側外部電源と低電位側内部電源との間に複数の電源用トランジスタが並列接続され、それらの電源用トランジスタのゲートには第2の電圧比較部が出力した第2の内部制御信号がそれぞれ入力される構成からなり、第2の内部制御信号に応じて複数の電源用トランジスタを駆動させて低電位側内部電源を生成する第2の内部電源制御部とよりなるものである。

$[0\ 0\ 1\ 6]$

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。

[0017]

図1は、本発明の一実施の形態による半導体集積回路装置のブロック図、図2は、図1の半導体集積回路装置における機能ブロックの説明図、図3は、図1の半導体集積回路装置におけるチップレイアウト図、図4は、図1の半導体集積回路装置に設けられた高電位側電源回路の回路図、図5は、図1の半導体集積回路装置に設けられた低電位側電源回路の回路図、図6は、図1の半導体集積回路装置に設けられた高電位側基準電圧回路の回路図、図7は、図1の半導体集積回路装置をボードに搭載した一例を示す説明図、図8は、図1の半導体集積回路装置に設けられた入力レベルシフタの回路図、図9は、図1の半導体集積回路装置に

設けられた出力レベルシフタの回路図である。

[0018]

本実施の形態において、半導体集積回路装置1は、図1に示すように、高電位側電源回路(内部電源生成手段)2、低電位側電源回路(内部電源生成手段)3、論理ブロック(論理回路)4、I/O部5、レベルシフタ部6、静電容量素子7、高電位側基準電圧回路8、および低電位側基準電圧回路9などから構成されている。

[0019]

高電位側電源回路2は、外部入力される高電位側外部電源(外部電源電圧)VCCから、ある電圧レベルの高電位側内部電源(内部電源電圧)VDDを生成する。低電位側電源回路3は、高電位側外部電源VCCとともに外部入力される低電位側外部電源(外部電源電圧)GNDから、ある電圧レベルの低電位側内部電源(内部電源電圧)VSSを生成する。

[0020]

これら高電位側外部電源VCC、および低電位側外部電源GNDは、高電位側電源回路2、低電位側電源回路3の他に、I/O部5、レベルシフタ部(レベルシフト手段)6、高電位側基準電圧回路8、および低電位側基準電圧回路9にそれぞれ供給されるように接続されている。

$[0\ 0\ 2\ 1]$

さらに、高電位側電源回路2と低電位側電源回路3とによって生成された高電位側内部電源VDD、低電位側内部電源VSSは、論理ブロック4、ならびにレベルシフタ部6にそれぞれ供給されるように接続されている。

[0022]

高電位側電源回路2、低電位側電源回路3には、高電位側設定信号(第1制御信号)HSS、および低電位側設定信号(第2制御信号)LSSがそれぞれ外部入力されるように接続されている。高電位側設定信号HSSが入力されると高電位側電源回路2は動作を停止し、高電位側外部電源VCCと高電位側内部電源VDDとが電気的に切断される。同様に、高電位側設定信号HSSが入力された際には、低電位側電源回路3が動作を停止し、低電位側外部電源GNDと低電位側

内部電源VSSとが電気的に切断される。

[0023]

ここでは、高電位側設定信号HSS、ならびに低電位側設定信号LSSが外部入力される構成としたが、半導体集積回路装置1内部において高電位側設定信号HSS、低電位側設定信号LSSをそれぞれ生成する回路を設けるようにしてもよい。

[0024]

論理ブロック4は、CPU (Central Processing Unit)、およびRAM (Random Access MEMORY) やD/A変換器などの周辺回路などからなる。I/O (Input/Output) 部5は、データなどの入出力回路である。レベルシフタ部6は、出力レベルシフタ (第1レベルシフト部) 6a、ならびに入力レベルシフタ (第2レベルシフト部) 6bからなる。

[0025]

出力レベルシフタ6aは、論理ブロック4から出力された論理的高電位(高電位側内部電源VDD)、または論理的低電位(低電位側内部電源VSS)の出力信号を、高電位側外部電源VCCレベル、あるいは低電位側外部電源GNDレベルにそれぞれ変換して出力する。

[0026]

入力レベルシフタ6 b は、外部から入力された高電位側外部電源 V C C レベル、または低電位側外部電源 G N D レベルの入力信号を、論理ブロック 4 の論理的高電位(高電位側内部電源 V D D)、あるいは論理的低電位(低電位側内部電源 V S S)に変換し、論理ブロック 4 に出力する。

[0027]

入力レベルシフタ6bは、外部入力された高電位側外部電源VCCレベルから 低電位側外部電源GNDレベルの入力信号を、高電位側内部電源VDDレベルから低電位側内部電源VSSレベルの出力信号に変換し、論理ブロック4に出力する。

[0028]

静電容量素子7は、高電位側内部電源VDDと低電位側内部電源VSSとの間に接続された電源間容量である。高電位側基準電圧回路8は、高電位側外部電源VCC、および低電位側外部電源GNDから高電位側基準電圧(第1の基準電圧)VREFhを生成する。低電位側基準電圧回路9は、高電位側外部電源VCC、ならびに低電位側外部電源GNDから低電位側基準電圧(第2の基準電圧)VREFlを生成する。

[0029]

高電位側基準電圧VREFhは、高電位側電源回路2が高電位側内部電源VD Dを生成する際に用いられ、低電位側基準電圧回路9は、低電位側電源回路3が 低電位側内部電源VSSを生成する際に用いられる。

[0030]

高電位側内部電源VDDは高電位側基準電圧VREFhと、また低電位側内部電源VSSは低電位側基準電圧VREFlとほぼ等しい電圧となる。よって論理ブロック4の電源電圧レベルを安定させるには、高電位側基準電圧VREFhおよび低電位側基準電圧VREFlが安定でなければならない。よって高電位側基準電圧回路8及び高電位側基準電圧回路9の電源となるVCC及びGNDも安定であることが望ましい。図示はしないが、高電位側基準電圧回路8及び高電位側基準電圧回路9の電源は、半導体集積回路装置1に専用端子を設けて外部から供給してもよい。

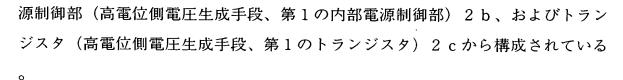
[0031]

[0032]

また、図2に半導体集積回路装置1における機能ブロックを示す。

[0033]

図2において、高電位側電源回路2は、高電位側内部電源生成部(高電位側電 圧生成手段、第1の内部電源生成部、第1の電圧比較部)2 a、高電位側内部電



[0034]

低電位側電源回路3は、低電位側内部電源生成部(低電位側電圧生成手段、第2の内部電源生成部、第2の電圧比較部)3a、低電位側内部電源制御部(低電・位側電圧生成手段、第2の内部電源制御部)3b、ならびにトランジスタ(低電位側電圧生成手段、第2のトランジスタ)3cから構成されている。

[0035]

高電位側内部電源生成部2aには、高電位側設定信号HSS、および高電位側基準電圧VREFhがそれぞれ入力されるように接続されている。低電位側内部電源生成部3bには、低電位側設定信号LSS、ならびに低電位側基準電圧VREFlがそれぞれ入力されるように接続されている。

[0036]

さらに、トランジスタ2c, 3cはNチャネルMOSからなり、該トランジスタ2c, 3cのゲートには、高電位側設定信号HSS、および低電位側設定信号 LSSがそれぞれ入力されるように接続されている。

[0037]

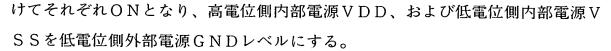
トランジスタ2cの一方の接続部には、高電位側内部電源VDDが接続されており、他方の接続部には、低電位側外部電源GNDが接続されている。また、トランジスタ3cの一方の接続部には、低電位側内部電源VSSが接続されており、他方の接続部には、低電位側外部電源GNDが接続されている。

[0038]

前述したように、高電位側設定信号HSS、および低電位側設定信号LSSが それぞれ入力された際には、高電位側電源回路2、低電位側電源回路3が動作を 停止する。

[0039]

トランジスタ2c,3cは、高電位側電源回路2、低電位側電源回路3が動作を停止した際に、高電位側設定信号HSS、および低電位側設定信号LSSを受



[0040]

また、図3は、半導体集積回路装置1における半導体チップCHのレイアウト図である。

[0041]

図示するように、半導体チップCHの周辺部には、I/O部5が設けられており、その内部には論理ブロック4が設けられている。右上コーナ部などのI/O部5の空いている領域には、高電位側基準電圧回路8、ならびに低電位側基準電圧回路9が設けられている。

[0042]

これら高電位側基準電圧回路 8、および低電位側基準電圧回路 9 の近傍には、高電位側内部電源生成部 2 a、低電位側内部電源生成部 3 a がそれぞれ設けられている。これら高電位側基準電圧回路 8、および低電位側基準電圧回路 9 と、高電位側内部電源生成部 2 a、ならびに低電位側内部電源生成部 3 a とは極力接近して配置することが望ましい。論理ブロック 4 と I / O部 5 との間には、レベルシフタ部 6 が設けられている。

[0043]

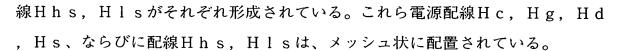
また、論理ブロック4内には、高電位側内部電源制御部2b、低電位側内部電源制御部3b、ならびに静電容量素子7が分散して複数配置されている。また、論理ブロック4が動作する際の駆動電流は、これら静電容量素子7に蓄えられた電荷から供給されるので、電源配線抵抗による電源ドロップを抑制することができる。

[0044]

半導体チップCHの外周辺部には、内部電極となる複数のパッドPが配置されている。このパッドPは、I/O部5や外部入力される高電位側外部電源VCC、低電位側外部電源GNDなどが接続される端子である。

[0045]

さらに、半導体チップCHには、電源配線Hc, Hg, Hd, Hs、および配



[0046]

電源配線Hcは、高電位側電源回路2a,2b、I/O部5、およびレベルシフタ部6などに高電位側外部電源VCCを供給する。電源配線Hgは、低電位側電源回路3a,3b、I/O部5、ならびにレベルシフタ部6などに低電位側外部電源GNDを供給する。

[0047]

電源配線Hdは、論理ブロック4、およびレベルシフタ部6に高電位側内部電源VDDをそれぞれ供給する。電源配線Hsは、論理ブロック4、ならびにレベルシフタ部6に低電位側内部電源VSSをそれぞれ供給する。

[0048]

配線Hhsは、高電位側内部電源制御部2bに高電位側設定信号HSSを供給し、配線Hlsは、低電位側電源制御部3bに低電位側設定信号LSSを供給する。

[0049]

ここで、電源電圧、および信号の電位の関係について説明する。

[0050]

高電位側内部電源VDDは、高電位側外部電源VCCよりも低く(VDD<VCC)、高電位側基準電圧VREFhと等しくなっている(VDD=VREFh)。低電位側内部電源VSSは、低電位側外部電源GNDより高く(VSS>GND)、低電位側基準電圧VREF1と等しい(VSS=VREF1)。

[0051]

[0052]

出力レベルシフタ6a、ならびに入力レベルシフタ6bからI/〇部5に入出



力される信号の論理的高電位 Viohは、高電位側外部電源 VCCと等しく(Vioh = VCC)、その信号の論理的低電位 Violは、低電位側外部電源 GNDと等しい(Viol = GND)。

[0053]

この図3のレイアウトにおいては、I/O部5を半導体チップCHの周辺部に配置した構成としたが、半導体チップCHのレイアウトはこれに限定されるものではなく、たとえば、I/O部5を半導体チップCHの中央部近傍に配置するようにしてもよい。

[0054]

また、図4は、高電位側電源回路2の回路構成を示す図である。

[0055]

図示するように、高電位側電源回路2の高電位側内部電源制御部2bは、複数のPチャネルMOSからなるトランジスタ(電源用トランジスタ)TP1~TP nによって構成されている。

[0056]

これらトランジスタTP1~TPnは並列接続されており、一方の接続部には 高電位側外部電源VCCがそれぞれ接続されており、他方の接続部には、高電位 側内部電源VDDがそれぞれ接続されている。トランジスタTP1~TPnのゲートには、前段の高電位側内部電源生成部2aから出力される内部制御信号CNT1が入力されるように接続されている。

[0057]

さらに、高電位側電源回路2の高電位側内部電源生成部2aは、差動アンプ(第1の電圧比較部)10から構成されている。差動アンプ10においては、構成を限定しないが、ここでは、2つの差動入力端子、および出力端子の他に出力電位を任意に設定可能な入力制御端子を有するものとする。

[0058]

差動アンプ10において、一方の入力端子には、高電位側基準電圧回路8が生成した高電位側基準電圧VREFhが入力されるように接続されており、他方の入力端子には、高電位側内部電源VDDが入力されるように接続されている。



また、差動アンプ10の入力制御端子には、高電位側設定信号HSSが入力されるように接続されており、該差動アンプ10の出力端子から出力された信号が、内部制御信号CNT1として出力される。

[0060]

図5は、低電位側電源回路3の回路構成を示したものである。

[0061]

低電位側内部電源制御部3bは、複数のNチャネルMOSからなるトランジスタ(電源用トランジスタ)TN1~TNnによって構成されている。これらトランジスタTN1~TNnは並列接続されており、一方の接続部には低電位側内部電源VSSがそれぞれ接続されており、他方の接続部には、低電位側外部電源GNDがそれぞれ接続されている。

[0062]

トランジスタTN1~TNnのゲートには、前段の低電位側内部電源生成部3 aから出力される内部制御信号CNT2が入力されるように接続されている。

[0063]

また、低電位側内部電源生成部3 a は、差動アンプ(第2の電圧比較部)11から構成されている。差動アンプ11においても構成を限定しないが、差動アンプ10と同様に、2つの差動入力端子、および出力端子の他に出力電位を任意に設定可能な入力制御端子を有するものとする。

[0064]

差動アンプ11における一方の入力端子には、低電位側基準電圧回路9が生成した低電位側基準電圧VREF1が入力されるように接続されており、他方の入力端子には、低電位側内部電源VSSが入力されるように接続されている。

[0065]

また、差動アンプ11の入力制御端子には、低電位側設定信号LSSが入力されるように接続されており、該差動アンプ11の出力端子からの出力信号が、内部制御信号CNT2となる。

[0066]



このように、半導体集積回路装置1の内部動作電源を高電位側電源回路2、低電位側電源回路3によってそれぞれ生成した場合、論理ブロック4で発生した消費電流のDC変動は、これら高電位側電源回路2、低電位側電源回路3を介して高電位側外部電源VCC、低電位側外部電源GNDに伝搬することになる。

[0067]

よって、半導体集積回路装置1内部のインダクタンスが消費電流のDC的な変動を直接受けなくなるために、電源の特性インピーダンスは等価的に小さくなり、低周波ノイズを低減することができる。

[0068]

なお、図4、および図5においては、差動アンプ10,11の入力端子に、高電位側基準電圧回路8、ならびに低電位側基準電圧回路9が生成した高電位側基準電圧VREF1とがそれぞれ入力される構成としたが、これら高電位側基準電圧VREF1、低電位側基準電圧VREF1は、外部入力される構成としてもよい。その場合には、高電位側基準電圧回路8、および低電位側基準電圧回路9は半導体チップCH内部に設けなくてよい。

[0069]

また、図10は、高電位側電源回路 2_1 、および低電位側電源回路 3_1 にデューティ可変回路DT1,DT2をそれぞれ設ける構成としてもよい。

[0070]

この場合、高電位側電源回路 2₁ は、高電位側内部電源生成部 2_a と高電位側内部電源制御部 2_b との間にデューティ可変回路(第1のデューティ制御回路) DT1が設けられ、該高電位側内部電源制御部 2_b をクロック c₁ kによって制御する点が異なる他は、図 4 に示す高電位側電源回路 2 と同じ回路構成となっている。

$[0\ 0\ 7\ 1]$

また、低電位側電源回路 3₁ においても、低電位側内部電源生成部 3_a と低電位側内部電源制御部 3_b との間にデューティ可変回路(第 2 のデューティ制御回路) DT 2 が設けられ、該低電位側内部電源制御部 3_b をクロック c_{lk}によって制御する点が異なる他は、図 5 に示す低電位側電源回路 3 と同じ回路構成とな

っている。

[0072]

図11は、高電位側電源回路 2_1 、ならびに低電位側電源回路 3_1 における信号タイミングチャートである。

[0073]

[0074]

デューティ可変回路 D T 1, D T 2 へは、論理ブロック 4 内部のクロック c l k が入力されている。

[0075]

高電位側電源回路 2_1 では、差動アンプ10 から出力される内部制御信号 CN T1 の電位が上昇すると、デューティ可変回路 D T1 のデューティ信号における 低電位側のパルス幅(WL)を広げ、トランジスタ T P 1 \sim T P n が O N E となる 期間を増加させる。

[0076]

逆に、内部制御信号CNT1の電位が下降すると、デューティ信号2の高電位側のパルス幅(WH)を広げ、トランジスタTP1~TPnがONとなる期間を短くさせる。

[0077]

る期間を短くさせる。

[0078]

デューティ可変回路 D T 1, D T 2 におけるデューティ比が 50%(W L = W H)の場合は、高電位側内部電源 V D D、および低電位側内部電源 V S S が一定となるように、トランジスタ T P $1\sim$ T P n, T N $1\sim$ T N n のゲートサイズを設定する。

[0079]

これにより、デューティ可変回路DT1,DT2から出力されるデューティ信号のデューティ比が50%を超える場合には(WL<WH)、高電位側内部電源 VDD、または低電位側内部電源 VSSが上昇し、デューティ比が50%未満の場合には(WL>WH)、高電位側内部電源 VDD、あるいは低電位側内部電源 VSSが下降するため、高電位側電源回路 2_1 、および低電位側電源回路 3_1 の電源電圧制御が負帰還制御となり、高電位側内部電源 VDD、低電位側内部電源 VSSが一定に保たれる。

[0080]

また、デューティ信号の動作周波数は、論理回路が同期動作している論理ブロック4のクロックclkと等しいので、ディレイ回路DY(図10)を挿入するなどしてデューティ可変回路DT1,DT2のデューティ信号の切り換えタイミングを論理ブロック4の動作タイミングとずらすことによってクロックclkによるノイズ増加を抑えることができる。

[0081]

さらに、高電位側基準電圧回路8の回路構成について説明する。

[0082]

高電位側基準電圧回路8は、図6に示すように、PチャネルMOSのトランジスタTr、抵抗R1~R3、およびコンデンサCから構成されている。トランジスタTrの一方の接続部には、高電位側外部電源VCCが接続されており、該トランジスタTrのゲートには、高電位側設定信号HSSが入力されるように接続されている。

[0083]

トランジスタTrの他方の接続部には、抵抗R1の一方の接続部が接続されており、該抵抗R1の他方の接続部には、抵抗R2,R3の一方の接続部がそれぞれ接続されている。

[0084]

抵抗R2の他方の接続部には、低電位側外部電源GNDが接続されており、抵抗R3の他方の接続部には、コンデンサCの一方の接続部が接続されている。このコンデンサCの他方の接続部には、低電位側外部電源GNDが接続されている

[0085]

そして、トランジスタTrを介し、抵抗R1,R2によって分圧された電圧が、高電位側基準電圧VREFhとなる。この高電位側基準電圧VREFhは、抵抗R3、およびコンデンサCによって構成されたローパスフィルタを介して出力される。

[0086]

高電位側基準電圧VREFhは、高電位側内部電源生成部2 a の差動アンプ1 0 を構成するMOSトランジスタのゲートに接続されるので、電流はほとんど流れない。よって、コンデンサCは比較的小さな静電容量のままで抵抗R3の抵抗値を大きくすることにより、帯域を狭めることができ、半導体デバイスのレイアウト面積を小さく抑えることができる。

[0087]

なお、低電位側基準電圧回路9の回路構成は、低電位側設定信号LSSの入力 、および低電位側基準電圧VREF1の出力となる以外は図6に示した高電位側 基準電圧回路8の回路構成と同じであるので説明は省略する。

[0088]

図7は、電子部品などを実装するプリント配線基板などのボードBD上に、複数の半導体集積回路装置1を搭載した一例を示した図である。

[0089]

この場合、ボードBDには、3つの半導体集積回路装置1、高電位側外部電源 VCCを生成する電源生成手段DCC、ならびに低電位側外部電源GNDを生成 する電源生成手段DSSなどが搭載されている。

[0090]

電源生成手段DCCが生成した高電位側外部電源VCCは、ボードBDに形成された電源配線DH1を介して3つの半導体集積回路装置1の電源端子にそれぞれ供給されている。

[0091]

同様に、電源生成手段DCCが生成した低電位側外部電源GNDは、ボードB Dに形成された電源配線DH2を介して3つの半導体集積回路装置1の電源端子 にそれぞれ供給されている。

[0092]

また、図7においては、ボードBDに、3つの半導体集積回路装置1、電源生成手段DCC、および電源生成手段DSSを搭載した例について説明したが、このボードBDに、図示はしないが高電位側基準電圧VREFh、低電位側基準電圧VREFlをそれぞれ生成する基準電圧回路をそれぞれ搭載するようにしてもよい。

[0093]

その場合、基準電圧回路が生成した高電位側基準電圧VREFh、低電位側基準電圧VREFlは、ボードBDに形成された配線を介して各半導体集積回路装置1に供給されることになる。

[0094]

さらに、基準電圧回路は、高電位側外部電源VCC、および低電位側外部電源 GNDを電圧変換して、生成高電位側基準電圧VREFh、低電位側基準電圧V REFlをそれぞれ生成するようにしてもよい。

[0095]

基準電圧回路が電圧変換をする際には、たとえば、図6に示すような回路よって電圧変換回路を構成することができる。

[0096]

また、ボードBD上に搭載される半導体集積回路装置1は3つに限定されることなく、1つ以上であれば複数個搭載可能であっても良い。また、例えば基準電

圧回路は夫々の半導体集積回路装置1の動作電流に従い、複数個搭載されていて もよい。

[0097]

このように、高電位側基準電圧VREFh、および低電位側基準電圧VREF 1をボードBDに形成された配線を介して半導体集積回路装置に供給する際には 、たとえば、高電位側基準電圧VREFh、ならびに低電位側基準電圧VREF 1の配線を中間層に形成した多層配線基板とする。

[0098]

そして、該配線の上下層に低電位側外部電源GNDの電源配線層をそれぞれ形成し、その電源配線層の上下層に高電位側外部電源VCCの電源配線層をそれぞれ形成する。

[0099]

また、低電位側外部電源GND、および高電位側外部電源VCCの電源配線層は、それぞれプレーン状の配線(ベタ配線)とすることによって、高電位側基準電圧VREF1にノイズが乗ることを大幅に低減することができる。

[0100]

図8は、レベルシフタ部6に設けられた入力レベルシフタ6bの回路図である

[0101]

入力レベルシフタ6bは、3つのインバータIv1~Iv3、およびトランジスタTr1, Tr2から構成されている。トランジスタTr1はNチャネルMO Sからなり、トランジスタTr2はPチャネルMOSからなる。

[0102]

インバータIv1, Iv2の入力部には、I/O部5が接続されており、インバータIv1の出力部には、トランジスタTr1のゲートが接続されている。インバータIv2の出力部には、トランジスタTr2のゲートが接続されている。

[0103]

これらトランジスタTr1、Tr2は、高電位側外部電源VCCと低電位側外



部電源 GND との間に直列接続されている。これらトランジスタ Tr 1, Tr 2 が直列接続された出力部には、インバータ Iv 3の入力が接続されており、該インバータ Iv 3の出力部には、論理ブロック 4 が接続されている。

[0104]

インバータIv1, Iv2は、高電位側外部電源VCCと低電位側外部電源GNDとが動作電源として接続されており、インバータIv3は、高電位側内部電源VDDと低電位側内部電源VSSが動作電源として接続されている。

[0105]

このように、インバータIv1, Iv2の動作電源が、高電位側外部電源VC Cと低電位側外部電源GNDとであるので、その論理的高電位は高電位側外部電源VCC、論理的低電位は低電位側外部電源GNDとなる。

[0106]

トランジスタTr1, Tr2はクランプ接続されているので、インバータIv3の入力信号の論理的高電位は高電位側外部電源VCCから、トランジスタTr1のしきい値Vthだけ下がった値になり、論理的低電位は低電位側外部電源GNDから、トランジスタTr2のしきい値Vthだけ上がった値になる。

[0107]

さらに、インバータI v 3 の動作電源は、高電位側内部電源 V D D と低電位側内部電源 V S S とであるので、入力レベルシフタ 6 b における出力信号の論理的高電位は高電位側内部電源 V D D、論理的低電位は低電位側内部電源 V S S となる。

[0108]

図9は、レベルシフタ部6に設けられた出力レベルシフタ6aの回路図である

[0109]

出力レベルシフタ6aは、抵抗R4,R5、コンデンサC1、電源生成手段DP、ならびに複数の差動アンプAPから構成されている。

[0110]

抵抗R4,R5は、高電位側内部電源VDDと低電位側内部電源VSSとの間



に直列接続されており、これら抵抗R4と抵抗R5との接続部には、コンデンサ C1の一方の接続部が接続されている。

[0111]

そして、抵抗R4, R5の分圧によって、差動アンプAPの参照電位となる参照電位 V refが生成される。抵抗R4, R5の抵抗値は等しくしておき、参照電位 V refが、高電位側内部電源 V DDと低電位側内部電源 V SSとの中間電位となるようにする。コンデンサ C1は、参照電位 V refの安定化容量である。

[0112]

また、電源生成手段DPは、参照電位Vrefから、差動アンプAPのバイアス電位Vbiasを生成する。電源生成手段DPによって生成されたバイアス電位Vbiasは、差動アンプAPに供給されるようにそれぞれ接続されている。

[0113]

参照電位 V r e f は、差動アンプA Pの一方の入力部に入力されるようにそれぞれ接続されており、該差動アンプA Pの他方の入力部には、論理ブロック 4 から出力される信号がそれぞれ入力されるように接続されている。これら差動アンプA Pの出力部から出力された信号は、I / O部 5 に出力される。

[0114]

差動アンプAPの動作電源は、高電位側外部電源VCC、および低電位側外部電源GNDとする。差動アンプAPの入力レンジは、相補形でない差動アンプと 比較して広く、小振幅の信号も受けることができる。

[0115]

[0116]

次に、本実施の形態における半導体集積回路装置1に設けられた高電位側電源 回路2、および低電位側電源回路3の作用について説明する。

[0117]

まず、図4に示す高電位側電源回路2においては、高電位側内部電源VDDが 高電位側基準電圧VREFhよりも高い場合には、内部制御信号CNT1の電位 を上昇させてトランジスタTP1~TPnの動作電流を下げることにより、高電 位側内部電源VDDを下降させる。

[0118]

一方、高電位側内部電源VDDが高電位側基準電圧VREFhよりも低い場合には、内部制御信号CNT1の電位を下降させてトランジスタTP1~TPnの動作電流を上げ、高電位側内部電源VDDを上昇させる。

[0119]

よって、高電位側電源回路2は、高電位側内部電源生成部2a、および高電位側内部電源制御部2bによって負帰還ループLが形成される。この負帰還ループLの遮断周波数を、高電位側内部電源VDDに発生する低周波ノイズの周波数以下に設定すれば、該低周波ノイズを負帰還ループLによって抑制することができる。

[0120]

また、半導体集積回路装置1が、スタンバイなどの非動作状態の際には、高電位側設定信号HSSによって内部制御信号CNT1の電位を高電位側外部電源VCCに設定する。それによって、トランジスタTP1~TPnはOFFとなり、高電位側外部電源VCCと高電位側内部電源VDDとが電気的に分離される。

[0121]

そうすると、論理ブロック4には電流がほとんど供給されてないために該論理ブロック4で使用されているMOSトランジスタそれ自体のゲートリーク電流、およびドレインリーク電流が大きくても、半導体集積回路装置1の消費電流を低く抑えることができる。

[0122]

さらに、図5に示す低電位側電源回路3では、低電位側内部電源VSSが低電位側基準電圧VREF1よりも低い場合には、内部制御信号CNT2の電位を降下させて、トランジスタTN1~TNnの駆動電流を下げることにより、低電位側内部電源VSSを上昇させる。

[0123]

逆に、低電位側内部電源VSSが低電位側基準電圧VREF1よりも高い場合 、内部制御信号CNT2の電位を上昇させて、トランジスタTN1~TNnの駆 動電流を上げることにより、低電位側内部電源VSSを下降させる。

[0124]

これによっても、低電位側電源回路3は、低電位側内部電源生成部3a、および低電位側内部電源制御部3bによって負帰還ループLが形成され、この負帰還ループLの遮断周波数を、低電位側内部電源VSSに発生する低周波ノイズの周波数以下に設定することにより、該低周波ノイズを抑制することができる。

[0125]

ここでも、半導体集積回路装置1がスタンバイなどの非動作状態の際には、低電位側設定信号LSSによって内部制御信号CNT2の電位を低電位側外部電源GNDに設定する。

[0126]

よって、トランジスタTN1~TNnはOFFとなり、低電位側外部電源GNDと低電位側内部電源VSSとが電気的に分離され、論理ブロック4から電流がほとんど流れ出さないために、該論理ブロック4で使用されているMOSトランジスタそれ自体のゲートリーク電流、およびドレインリーク電流が大きくても、半導体集積回路装置1の消費電流を低く抑えることができる。

[0127]

このように、本実施の形態においては、半導体集積回路装置1に、高電位側電源回路2、および低電位側電源回路3を設けたことにより、該半導体集積回路装置1内部のインダクタンスを小さくでき、低周波ノイズを低減することができる

[0128]

以上、本発明者によってなされた発明を発明の実施の形態に基づき具体的に説明したが、本発明は前記実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変更可能であることはいうまでもない。

[0129]

たとえば、前記実施の形態では、半導体集積回路装置に入出力信号のレベル変換を行うレベルシフタ部を設けた構成としたが、高電位側外部電源VCC/低電位側外部電源GNDと高電位側内部電源VDD/低電位側内部電源VSSとの間に電位差がほとんどない場合などではレベルシフタ部を設けなくてもよい。

[0130]

さらに、例えば出力レベルシフタ6aの差動アンプAPは、基準電圧および外部から入力される信号の振幅中心電圧が変動しても、出力特性の変動を小さくすることが可能な相補形差動アンプによって構成されていてもよい。

[0131]

図12は、レベルシフタ部が設けられていない半導体集積回路装置1aが、電子部品などを搭載するボード(電子部品搭載基板)BD1に搭載されて構成された電子システムDSの一例を示す説明図である。

[0132]

半導体集積回路装置1 a は、レベルシフタ部が設けられておらず、論理ブロック4とI/O部5とが直接接続されている点以外は、半導体集積回路装置1 (図1)と同じ構成からなっている。

[0133]

また、ボードBD1には、たとえば、3つの半導体集積回路装置1a、高電位側外部電源VCCを生成する電源生成手段DCC、ならびに低電位側外部電源GNDを生成する電源生成手段DSSなどが搭載されている。

[0134]

そして、これら電源生成手段DCC、ならびに電源生成手段DSSが生成した 高電位側外部電源VCC、低電位側外部電源GNDは、ボードBD1に形成され た電源配線を介して半導体集積回路装置1aにそれぞれ供給される。

[0135]

それによっても、半導体集積回路装置 1 a 内部のインダクタンスを小さくでき 、低周波ノイズを低減することができる。

[0136]

【発明の効果】

本願によって開示される発明のうち、代表的なものによって得られる効果を簡単に説明すれば、以下のとおりである。

[0137]

(1)動作時に発生する低周波成分のノイズを大幅に低減することができるので半導体集積回路装置の信頼性を向上することができる。

[0138]

(2) スタンバイ時などにおける論理回路のリーク電流を低減することができるとともに、動作電源電圧低下と消費電流増大による電源ドロップを抑制することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の一実施の形態による半導体集積回路装置のブロック図である。

図2

図1の半導体集積回路装置における機能ブロックの説明図である。

【図3】

図1の半導体集積回路装置におけるチップレイアウト図である。

【図4】

図1の半導体集積回路装置に設けられた高電位側電源回路の回路図である。

【図5】

図1の半導体集積回路装置に設けられた低電位側電源回路の回路図である。

【図6】

図1の半導体集積回路装置に設けられた高電位側基準電圧回路の回路図である

【図7】

図1の半導体集積回路装置をボードに搭載した一例を示す説明図である。

出証特2003-3083877

【図8】

図1の半導体集積回路装置に設けられた入力レベルシフタの回路図である。

【図9】

図1の半導体集積回路装置に設けられた出力レベルシフタの回路図である。

【図10】

本発明の他の実施の形態による半導体集積回路装置に設けられた高電位側電源 回路、および低電位側電源回路の他の構成例を示す回路図である。

【図11】

図10の高電位側電源回路、ならびに低電位側電源回路における信号タイミングチャートである。

【図12】

本発明の他の実施の形態による半導体集積回路装置が、ボードに搭載された際の一例を示す説明図である。

【符号の説明】

- 1, 1 a 半導体集積回路装置
- 2 高電位側電源回路(内部電源生成手段)
- 2 a 高電位側内部電源生成部(高電位側電圧生成手段、第1の内部電源生成部 、第1の比較回路)
- 2 b 高電位側内部電源制御部(高電位側電圧生成手段、第1の内部電源制御部)
- 2 c トランジスタ (高電位側電圧生成手段、第1のトランジスタ)
- 21 高電位側電源回路
- 3 低電位側電源回路(内部電源生成手段)
- 3 a 低電位側内部電源生成部(低電位側電圧生成手段、第2の内部電源生成部 、第2の比較回路)
- 3 b 低電位側内部電源制御部(低電位側電圧生成手段、第 2 の内部電源制御部)
- 3 c トランジスタ (低電位側電圧生成手段、第2のトランジスタ)
- 31 低電位側電源回路

- 4 論理ブロック (論理回路)
- 5 I/O部
- 6 レベルシフタ部
- 6 a 出力レベルシフタ (第1のレベルシフト部)
- 6 b 入力レベルシフタ (第2のレベルシフト部)
- 7 静電容量素子
- 8 高電位側基準電圧回路
- 9 低電位側基準電圧回路
- 10 差動アンプ(第1の電圧比較部)
- 11 差動アンプ (第2の電圧比較部)
- DT1 デューティ可変回路 (第1のデューティ制御回路)
- DT2 デューティ可変回路 (第2のデューティ制御回路)
- CH 半導体チップ
- Hc, Hg, Hd, Hs 電源配線
- Hhs, Hls 配線
- TP1~TPn トランジスタ (電源用トランジスタ)
- TN1~TNn トランジスタ (電源用トランジスタ)
- I v 1 ~ I v 3 インバータ
- Tr1, Tr2 トランジスタ
- R 4, R 5 抵抗
- C1 コンデンサ
- DP 電源生成手段
- AP 差動アンプ
- BD ボード
- BD1 ボード (電子部品搭載基板)
- DS 電子システム
- VCC 高電位側外部電源(外部電源電圧)
- VDD 高電位側内部電源(内部電源電圧)
- GND 低電位側外部電源

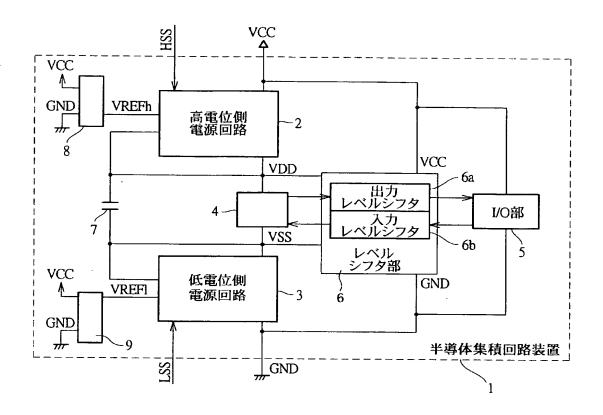
- VSS 低電位側内部電源(内部電源電圧)
- HSS 高電位側設定信号(設定信号)
- LSS 低電位側設定信号(設定信号)
- VREFh 高電位側基準電圧 (第1の基準電圧)
- VREF1 低電位側基準電圧 (第2の基準電圧)
- Vref 参照電位
- CNT1, CNT2 内部制御信号

【書類名】

図面

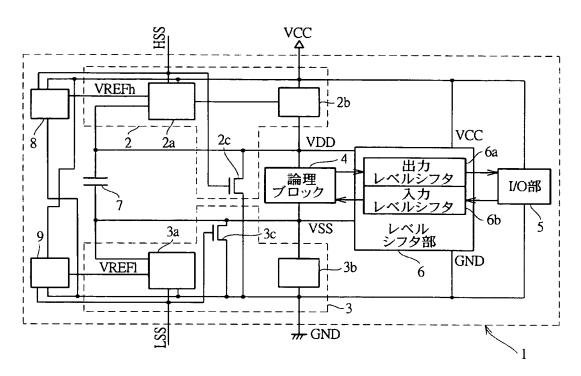
【図1】

2 1



【図2】

2 2



1: 半導体集積回路装置 2: 高電位側電源回路(内部電源生成手段)

2a: 高電位側内部電源生成部 (高電位側電圧生成手段、第1の内部電源生成部)

2b: 高電位側内部電源制御部 (高電位側電圧生成手段)

2c:トランジスタ (高電位側電圧生成手段、第1のトランジスタ)

3: 低電位側電源回路(内部電源生成手段)

3a: 低電位側内部電源生成部 (低電位側電圧生成手段、第2の内部電源生成部)

3b: 低電位側内部電源制御部 (低電位側電圧生成手段)

3c:トランジスタ (低電位側電圧生成手段、第2のトランジスタ)

VCC: 高電位側外部電源(外部電源電圧)

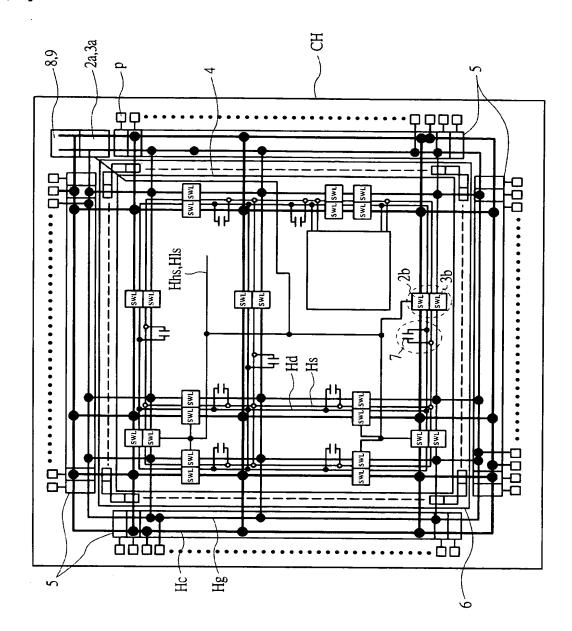
VDD: 高電位側内部電源(内部電源電圧)

GND: 低電位側外部電源 VSS : 低電位側内部電源 (内部電源電圧)

VREFh: 高電位側基準電圧 (第1の基準電圧) VREFl: 低電位側基準電圧 (第2の基準電圧)

HSS: 高電位側設定信号(設定信号) LSS: 低電位側設定信号(設定信号)

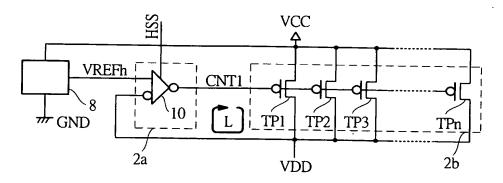
【図3】



 \mathbf{X}

【図4】

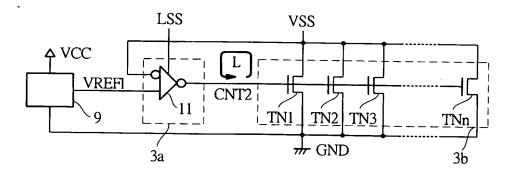
4



CNT1: 内部制御信号(差動信号) TP1~TPn: トランジスタ(電源用トランジスタ) 10: 差動アンプ(第1の電圧比較部)

【図5】

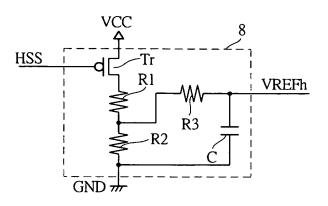
Ø 5



CNT2:内部制御信号(差動信号) TN1~TNn:トランジスタ(電源用トランジスタ) 11:差動アンプ(第2の電圧比較部)

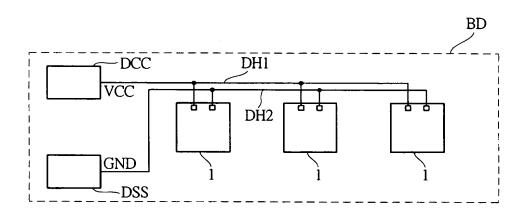
【図6】





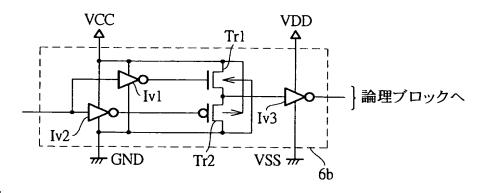
【図7】

図 7



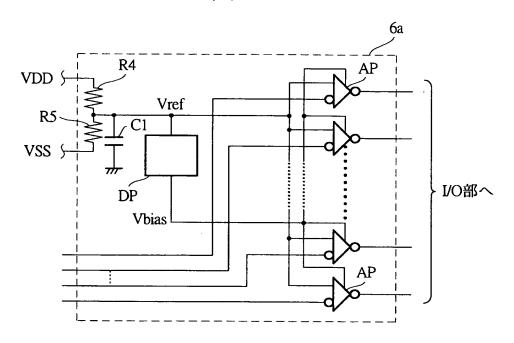
【図8】

8

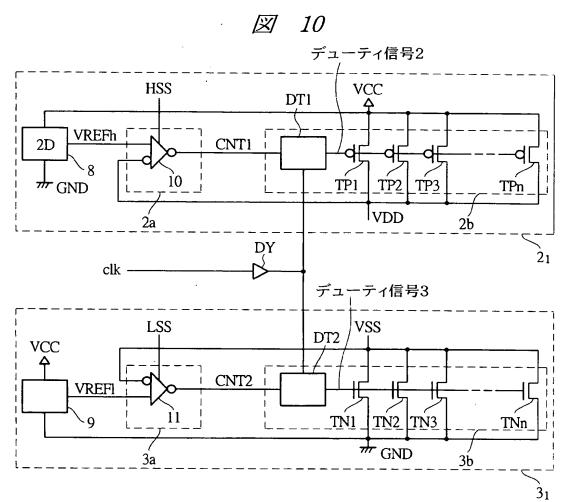


【図9】

図 9



【図10】



21: 高電位側電源回路

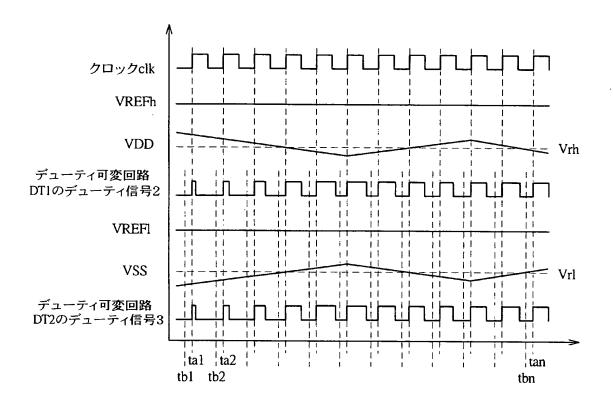
31: 低電位側電源回路

DT1: デューティ可変回路 (第1のデューティ制御回路)

DT2: デューティ可変回路 (第2のデューティ制御回路)

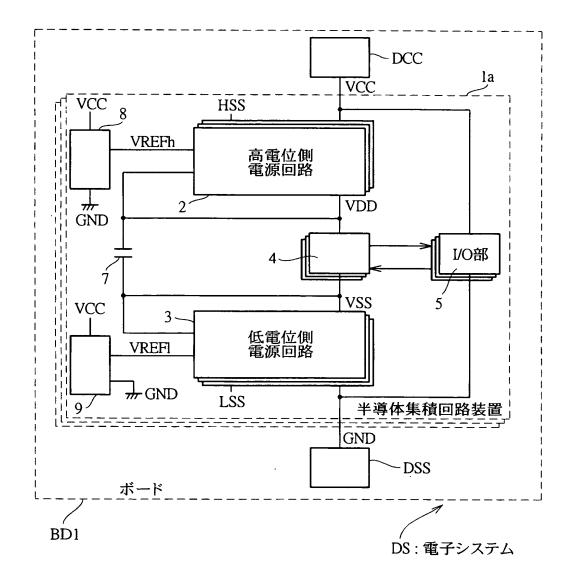
【図11】

図 11



【図12】

図 12



ページ: 1/E

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 論理回路内部で発生する低周波成分のノイズを大幅に低減する。

【解決手段】 半導体集積回路装置1には、外部入力される高電位側外部電源VCCから、ある電圧レベルの高電位側内部電源VDDを生成する高電位側電源回路2、および外部入力される低電位側外部電源GNDから、ある電圧レベルの低電位側内部電源VSSを生成する低電位側電源回路3が設けられている。論理ブロック4とI/O部5との信号入出力はレベルシフタ部6により信号レベルが変換される。これら高電位側内部電源VDD、低電位側内部電源VSSによって論理ブロック4を動作させることにより、半導体集積回路装置1内部のインダクタンスが消費電流のDC的な変動を直接受けなくなるために、電源の特性インピーダンスは等価的に小さくなり、低周波ノイズを低減することができる。

【選択図】 図2

特願2002-329401

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[000005108]

1. 変更年月日

1990年 8月31日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

氏 名

株式会社日立製作所